PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-158051

(43)Date of publication of application: 21.06.1989

(51)Int.Cl.

CO8J 9/00 HO1B 1/06

HO1M 10/40

(21)Application number : 63-237500

(71)Applicant: TOA NE

TOA NENRYO KOGYO KK

(22)Date of filing:

24.09.1988

(72)Inventor:

ITO TAKUJI

SAEKI KAZUO KONO KOICHI

(30)Priority

Priority number: 62237516

Priority date: 24.09.1987

Priority country: JP

(54) THIN MEMBRANE ELECTROLYTE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title thin membrane having low electrical resistance and excellent mechanical strength and utilized for primary batteries, sensors, etc., by filling an ion conductor into the pores of a specific solid high polymer porous thin membrane.

CONSTITUTION: An ion conductor (e.g., polyethylene glycol) is filled into the pores of a solid high polymer porous membrane (e.g., PE having a weight– average mol.wt. of $\geq 5 \times 105$) having a membrane thickness of 0.1W50 μ m (preferably 2W25 μ m), a porosity of 40W90% (preferably 60W90%), an average penetrated pore diameter of 0.001W0.1 μ m (preferably 0.005W0.1 μ m) and a breaking strength of 200kg/cm2 (preferably 500kg/cm2) to provide the objective thin membrane. It is preferable for the ion conductor to have a surface tension of \leq 50dyen.cm–1 at 20° C and a contact angle of ⊖70° with the solid high polymer porous membrane in order to subject the ion conductor to capillary condensation in the pores for the immobilization thereof.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

① 特許出願公開

平1-158051 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)6月21日

C 08 9/00 H 01 B 1/06 10/40 H 01 M

8517-4F A-8832-5E

(全9頁) A-8424-5H審査請求 未請求 請求項の数 3

薄膜電解質 60発明の名称

> 創特 豠 昭63-237500

昭63(1988) 9月24日 頭 22出

優先権主張

⑩昭62(1987)9月24日9日本(JP)⑩特願 昭62-237516

四発 明 者 卓 秵 埼玉県入間郡大井町西鶴ケ岡1丁目3番1号 東亜燃料工

業株式会社総合研究所内

眀 者 佐 ⑫発

男 和

埼玉県入間郡大井町西鶴ケ岡1丁目3番1号 東亜燃料工

業株式会社総合研究所内

野 個発 明 者 泂

公

東亜燃料工 埼玉県入間郡大井町西鶴ケ岡1丁目3番1号

業株式会社総合研究所内

人 包出 顖

東亜燃料工業株式会社

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号

弁理士 青木 朗 個代 理

伊

藤

伯

外4名

明 細

発明の名称

薄膜锥解質

特許請求の範囲

- 膜厚が 0. 1 mm ~ 5 0 mm、空孔率が 4 0 % ~ 90%、破断強度が 200㎏/回以上、そして平均 貫通孔径が 0.001m~ 0.1 mである固体高分子多 孔膜の空孔中にイオン導電体を充塡して成る電解 質薄膜.

2. 固体高分子多孔膜の空孔中に、20℃にお ける妻面張力が70dyne・cm⁻¹以下であり、且つ 固体部分子多孔膜との接触角が90℃以下である 液体状イオン導電体を毛管凝縮して成る特許請求 の範囲第1項記載の電解質薄膜。

3. イオン選電体がポリエチレングリコール、 ポリプロピレングリコールもしくはこれらの誘導 体またはこれらをセグメントとして含有する高分 子と、アルカリ金属塩もしくはアルカリ土類金属 塩又はプロトン酸との複合体である特許請求範囲 第1項、又は第2項記載の電解質薄膜。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は電解質薄膜に係る。電解質薄膜は一次 貫池、二次電池、エレクトロクロミックデバイス、 センサーなど、電気抵抗が低く、かつすぐれた機 械的強度が要求される分野に広く利用できる。

〔従来の技術〕

固体高分子電解質膜としてはスルホン酸基をも つパーフルオロカーボン系の膜(商品名Nafion®) に代表されるイオン交換膜やポリエチレンオキサ イド (以下PBOと称する) とアルカリ金属塩と の複合体に代表されるイオン導電性材料などがあ り、広く研究され、一部実用化されている。これ らの膜は固体であるために液洩れがなく、加工し 曷く、コンパクトであるという利点をもっている。 パーフルオロスルフォン酸やパーフルオロカルボ ン酸などのイオン交換膜は化学的、熱的性質にす ぐれ、正極や負極と一体化したコンパクトなセル を構成できるので食塩電解に利用され、さらに燃

料電池や水電解等への応用も検討されている。 PEOとアルカリ金属塩(LiCF₃SO₃, LiC & O₄, LiAsF₄など)との複合体は出力密度やエネルギー密度の大きな二次電池や一次電池、エレクトロクロミック素子やセンサーへの応用が期待されている。

(発明が解決しようとする課題)

国体高分子電解質膜を用いる系では環気のために では環境によるオーム膜のためで では環境がある。PBのは別があるとので では関連とのでは関連がある。PBの体のようなイオンは には国とのではは国体ではではではでは、 なでは、などのででは、 などのででは、 などのででない。 などのででは、 などのででない。 などのででない。 などのででは、 などのででない。 などのででない。 などのででない。 などのでない。 などのででない。 などのでない。 などのでない。 などのででない。 などのでない。 などので、 などので、

本発明において用いる固体高分子多孔性薄膜は、 その空孔中にイオン導電体を充塡し、固体状の電 解質として十分な機能を安定的に保持する様に設 計される。すなわち、本発明における多孔性薄膜 の厚さは、0.1 m~50 mであり、好ましくは 0.1 m~25 mである。厚さが0.1 m未満では支 持腰としての機械的強度の低下および取り扱い性 の面から実用に供することが難しい。一方、50 mを超える場合に実効抵抗を低く抑えるという観 . 点から好ましくない。また、多孔性薄膜の空孔率 は、40%~90%とすべきであり、好ましくは 60%~90%の範囲である。空孔率が40%未 満では電解質としてのイオン導電性が不十分とな り、一方90%を超えると支持膜としての機能的 強度が小さくなり実用に供することが難しい。ま た粒子透過法により測定した平均貫通孔径が0.001 /m ~ 0.1 m であり、好ましくは 0.005 m ~ 0.05 m とする。さらに、粒子透過法で測定した最大孔径 は平均孔径に対して 200%以下、好ましくは 130 %以下とする。平均貫通孔径が 0.001m未満にな

界があり、例えば25m以下の設厚で実用的な強度を有する固体商分子電解費薄膜は知られていない。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、上記問題点を解決すべく、イオン導電性と力学的強度を両立させ、実用性の観点からコスト低減に効果的な固体高分子電解質膜の開発について種々検討した結果、膜厚が 0.1 m~50m、空孔率が 40%~90%、破断強度が 200km/cd以上そして平均質通孔径が 0.001~0.1 mである固体高分子多孔膜を調製し、そのできることを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は膜厚が 0.1 mm ~ 5 0 mm、空 孔率が 4 0 % ~ 9 0 %、破断強度が 200 kg / cri以 上、そして細孔径が 0.001 mm ~ 0.1 mm である箇体 高分子多孔性薄膜の空孔中にイオン導電性材料を 充塡して成る電解質薄膜にある。

ると、イオン導電体の空孔内への充塡が幾何学的 制約のため困難となり、また 0.1 m以上では毛管 級縮作用によるイオン導電体の空孔内への充塡、 および潁山防止が困難となる。さらに、その破断 強度は 200 kg / cal以上、好ましくは 500 kg / cal以 上を有することにより支持膜としての実用化を可 能とする。

 10 倍以上に延伸する。この延伸脱中に含まれる 溶媒を、塩化メチレンのような揮発性溶剤で抽出 除去した後に乾燥する。

ポリスチレンラテックス微粒子が透過し得ないほど微細な質通孔(0.05 m以下)の孔径は分子量 既知の水溶性線状高分子デキストランおよびポリエチレングリコールの 0.3 重量%水溶液を用いて 圧力 1 kg / cd で膜透過試験を行い、 5 0 %の透過

率を示す分子量の値から換算した。すなわち、溶 液状態にある線状高分子は球状の糸まり状でその 直径 d は分子鎖の両末端2乗平均距離(r ^{*})に 対して近似的に(d / 2) ^{*} = (r ^{*})の関係にあ ると考えてよい。高分子溶液における粘性と分子 の広がりに関するFlory の理論によると、高分子 の種類に無関係に

(7) M = 2.1 × 1 0 ²¹ (r ²) ^{3/2} が成立するので、固有粘度 (7) の測定値と公称 分子量 M から d を算出することができる。

また、高分子多孔体の最大孔径は 0 %の最小粒径あるいは水溶性線状高分子デキストランの最小分子番から換算した。

本発明で用いるイオン選電体としてはアルカリ 金属塩またはプロトン酸と、ポリエーテル、ポリエステル、ポリイミン等の極性高分子との複合体、あるいはこれらの高分子をセグメントとして含有 する網目状、又は架橋状高分子との複合体を用いることができる。ポリエーテル、例えばポリエチレングルコールまたはポリプロピレングリコール

あるいはそれらの共重合体は分子量および重合度 の異なる液状および粉末状の試薬が市販されてお り、簡便に用いることができる。すなわち、ポリ エチレングリコール、ポリエチレングリコール・ モノエーテル、ポリエチレングリコール・ディエ ーテル、ポリプロピレングリコール、ポリプロピ レングリコール・モノエーテル、ポリプロピレン グリコール・ディエーテル等のポリエーテル類、 またはこれらのポリエーテル類の共重合体である ポリ (オキシエチレン・オキシプロピレン) グリ コール、ポリ (オキシエチレン・オキシプロピレ ン) グリコール・モノエーテル、またはポリ(オ キシエチレン・オキシプロピレン) グリコール・ ディエーテル、これらのポリオキシアルキレン類 と、エチレンジアミンとの縮合物、りん酸エステ ルや飽和脂肪酸または芳香族エステル等を用いる ことができる。さらにポリエチレングリコールと ジアルキルシロキサンの共重合体(例えば、成瀬 ъ Polymer Preprints. Japan Vol. 34. Na. 7 . 20 21~2024(1985)、および特開昭60-217263号公報)、 ポリエチレングリコールと無水マレイン酸の共取合体 (例えばC.C.Lee ら、Polymer,1982、Vol 23 May 681~689)、およびポリエチレングリコールのモノメチルエーテルとメタクリル酸との共重合体 (例えば、N.Kobayashi ら、J. Physical Chemistry.Vol.89, Na 6、 987~991(1985))はそれぞれアルカリ金属イオンとの複合体を形成し、室温でのイオン伝導度が10-3~10-4 S・cm-1であることが知られており、本発明の薄膜電解質を構成する材料として好適である。

これらの高分子化合物と複合体を形成するものとしてはアルカリ金属またはアルカリ土類金属はたはプロトン酸を用いることができる。除イオンとしてはハロゲンイオン、過塩素酸イオン、カウフッ化イオン等がある。フッ化リチオン、ホウフッ化イオン等がある。フッ化リチウム(LiF)、ヨウ化ナトリウム(NaI)、ヨウ化ナチウム(LiC & O +) 、チオシアン酸ナトリウム(LiC FaSOx)、トリフッ化メタンスルホン酸リチウム(LiC FaSOx)、ホウフッ化リ

チウム(LiBF*)、ヘキサフッ化りん酸リチウム (LiPF*)、りん酸(H*PO*)、硫酸(H*SO*)、トリフッ化メタンスルホン酸、テトラフッ化エチレンスルホン酸 [C*F*(SO*H)*]、ヘキサフッ化ブタンスルホン酸 (C*F*(SO*B)*)、などを具体例として挙げることができる。

含浸、塗布またはスプレー法は本発明の固体高分子多孔体が 0.001~0.1 mmの平均貫通孔径をもち、接触角が90°以下の溶液に対して毛管凝縮

作用により孔中にとり込む性質を応用するものである。従って、固体高分子に対する溶液の接触角が 9 0 * 以下、好ましくは 7 0 で以下の系に対対 では表面改質の処理なしに広く適用できる。溶解させたイオン導電体の表面張力を r、固体 高分子に対する接触角を θ、および空孔を半径のの円筒形の毛細管と仮定すると、イオン導電体の溶液を毛細管内に凝縮させ、保持する力Δ P は

$$\Delta P = \frac{2 \tau \cos \theta}{R}$$

と近似できる。従って、イオン導電体を空孔中に 充塡するためには接触角が90°以下であると同 時に多孔膜が本発明に示されるごとく小さい孔径 を有することが重要である。例えば孔径を1㎞か ら0.01㎞に下げることにより△Pは2桁増大する。 溶媒として用いる有機化合物の表面張力は水やア ルカリ金属塩とによして小さく、例えば空気メチ レン28 dyne/cm、ペンゼン29 dyne/cmであり、 エチレングリコール、ディエチレングリコール、

およびトリエチレングリコールは44~46dyne/cm である。アルカリ金属もしくはアルカリ土類金属 塩またはプロトン酸の添加により要面張力は一般 に増加する傾向にあるが、上記ΔPを大きくする 効果は相対的に小さい。毛管凝縮作用によりイオ ン導電体の溶液を高分子多孔体中に含浸、塗布ま たはスプレー法により充塡するためには接触角の 制御も重要である。接触角を90°以下にするに は溶媒の選択、または高分子多孔体の表面処理に よって達成できる。例えば、有機溶媒のポリオレ フィンに対する接触角はベンゼン5・以下、ヨゥ 化メチレン52°、ホルムアミド17°、グリセ リン19°である。さらに、高分子多孔膜の表面 処理の例としてポリオレフィン多孔膜を用いる場 合には、アルコールやアクリル酸にて浸漬処理、 またはプラズマ処理したり、親水性有機炭化水素 の単置体をグラフト重合 (特開昭61-106640号公 報)させることにより、使用する溶液に対するぬ れ特性を附御することができる。

本発明の電解質薄膜の製法のうちでは、特に含

侵、強布またはスプレー法が簡便で、かつ均質な 薄膜を形成する上から好ましい。例えば、固体高 分子多孔膜として重量平均分子量が 5 × 1 0 ° 以 上のポリエチレンを用い、イオン導電体としてア ルカリ金属塩とポリエチレングリコールを用いる 場合には以下の方法に拠ることができる。

 液中に存在するポリオレフィンの温度は1重量%~15重量%、好ましくは2重量%~8重量%である。

ゲル状シート中の溶媒を除去する方法としては、ゲル状シートの加熱による溶媒の蒸発除去、圧縮による除くの溶剤による溶媒の抽出除去、凍結乾燥によりゲル状シートの網状組織を保ったままでの溶媒の除去などがあげられるが、ゲル状シートの構造を著しく変化させることなく溶媒を除去するためには、揮発性溶剤による抽出除去が好ましい。この揮発性溶剤としては、例えばベン

ゼン、ヘキサン、ヘブタン、トルエンなどの関化 水素、塩化メチレン、四塩化炭素などの塩素化炭 化水素、三塩化三ファ化エタンなどのファ化化 水素、ジエチルエーテル、ジオキサンなどのエー テル類、その他メタノール、エタノールなどのより ルコール類などがあげられる。延伸はゲルー トの原反を加熱し、通常のテンター法、によい 定の倍率で 2 軸延伸する。 2 軸延伸は、同時また は逐次のどちらであってもよい。

加熱温度は、原反のポリオレフィン結晶分散温度から結晶融点 + 2 0 でまでの範囲が好ましい。 具体的にはポリエチレンで 9 0 で~ 160 での範囲で、さらには 100 で~ 140 での範囲が好ましい。 加熱温度が結晶分散温度未満では、樹脂の軟化がっ不十分で延伸において破膜し易く高倍率の延伸ができない。一方結晶融点を大きく越える場合には、樹脂の過度の溶融により延伸ができない。

また、延伸倍率は、原反の厚さによって異なる が、 1 軸方向で少なくとも 2 倍以上、好ましくは 5倍以上、面倍率で10倍以上、好ましくは25倍以上である。面倍率が10倍未満では高強度でかつ高容孔率の薄膜が得られないために好ましくない。なお、延伸後に熱処理を施すことにより熱安定性および強度などを改善することができる。

以上のような調製条件の制御により、得られる、得られて、のような調製条件の制御できる 0 mm以下では、200 km/cd以上である。200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cdには、200 km/cd以上では、200 km/cd以上では、200 km/cdには、200 km/cdには、20

点にある。例えば、分子量約 600以下のポリエチ レングリコール類、およびそのアルカリ金属塩と

の複合体は常温で液体状を保つことがてきる。ま

た、モノオール、ジオール、ポリオール機造をも

つポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキ

サイド、またはそれらの共重合体の多くは液体状 のポリエーテルである。これらの液体状のポリエ

ーテル類やポリエステル、ポリイミン等の液状高

分子およびそのアルカリ金属もしくはアルカリ土

類金属塩またはプロトン酸の複合体は本発明の固

体高分子多孔膜の空孔中に毛管凝縮力を応用して

不動化させ、実質的に固体状の薄膜電解質を化体

することができる。不動化液体電解質膜を調盤す

るためには液体の表面張力、および液体と固体高

ける液体の表面張力が70 dyne・cm⁻¹以下、好求

しくは 5 Odyne・c= 1以下であり、且つ20℃に

おける接触角が90°以下、好ましくは70°以

本発明の電解質薄膜の用途としては、一次電池、

分子多孔膜との接触角が重要であり、20 でにお

音波キャピテーションや城圧脱気により多孔膜中の残存空気と溶液を置換し、過剰の溶液を取り除いた後、必要に応じて溶媒を風乾または加熱により除去する。 塗布またはスプレー法は多孔膜を減布、減紙、フィルター等の上に置いて溶液を塗布、またはスプレーし、減圧または風乾、加熱等の操作により溶媒を除去する。

本発明において開示される電解實薄膜は厚さ
0.1 m~5 0 m、より好ましくは 2 m~2 5 m、空孔率が 4 0 %~9 0 %、より好ましくは 6 0 %~9 0 %、平均貫通孔径が 0.001 m~0.1 m、より好ましくは 0.005 m~0.1 m、破断強度が 200 kg/cdである固体高分子多孔膜の空孔中にイオン導電体を充壊して成り、窒温での実効抵抗が0.05~500 Ω cd、好ましくは0.05~100 Ω cdであり、がつ実質的に固体であってフレキシブルであるという特徴をもつ。

さらに本発明において、注目されるべき特徴の 一つに多孔膜の空孔中に充壌されるイオン専電体 が固体状であっても液体状であってもよいという

とが望ましい。

下であることが必要である。

二次電池、エレクトロクロミックデバイス、大容量キャパシター、センサーなどがある。これらの電気化学的プロセスにおいて、消費される電気エネルギーや発電エネルギーは電解質の電気抵抗によるオーム損に関係するところが大きいので、低抵抗の電解質膜が要求される。膜の抵抗は次式により表される。

$R = K \cdot \ell / A$

ここに、』は膜の厚さ(cm)、Aは断面積(cd) Kは比例定数で、一辺の長さが単位長、一般に1 cmなる立方体の電気抵抗を示し、比抵抗(Ω・cd) とよばれる。実用的な特性値としては膜の単位面 積についての抵抗値である実効抵抗R / (Ω・cd) で示す。

$R' - A \cdot R = K \cdot A$

導電性薄膜の実効抵抗は上式に示されるように比抵抗と膜厚により決定されるが、温度や共存物によっても影響をうける。実用的な観点から室温でのR、値が低いことが必要であり、大面積化が可能な場合でも、例えば 1,000 Q・cil以下であるこ

(実施例)

以下に本発明を実施例により説明する。なお、膜の評価は次の方法を用いた。

- (1) 膜厚:膜断両を走査型電子顕微鏡により測定
- (2) 破断強度: ASTMD882堆拠
- (3)平均贯通孔径:粒子透過法
- (4) 空孔率:水銀ポロシメーター法
- (5) 膜抵抗:リチウムおよび白金電極を用い、 アルゴン雰囲気中、25℃において測定した複素 インピーダンスプロットから求めた比抵抗値と膜 厚値から実効抵抗を算出した。
- (6) 表面張力:ウィルヘルミー式表面張力測定
- (7)接触角:液滴法

実施例1~7

重量平均分子量 (Mw) 2 × 1 0 * のポリエチレン 4.0 重量%を含む流動パラフィン (6 4 cst/4 0 °C) 混合液 100重量部に 2 , 6 - ジー t - プ

1に示した。

以下余白

チルーPークレゾール 0.125重量部とテトラキス (メチレンー3ー (3,5ージー Lーブチルー4ードロキシフェニル)ープロピオネート)メタン0.25重量部を、酸化防止剤として加えて混合した。この混合液を吸拌機付のオートクレーブに充 頃し、 200℃迄加熱して90分間撹拌し均一な溶液とした。

この溶液を加熱した金型に充っていて、 5 0 では、 6 0 では、 7 では、 7 では、 7 では、 8 では、 7 では、 8 では、 8

表 - 1

実施例	多孔膜 の膜厚 (畑)	多孔膜の 空孔率 (%)	多孔膜の 破断強度 (kg/cd)	多孔膜の平 均貫通孔径 d so(m)	最大孔径 d。(pp)	d o/d so	電解質薄膜の実効抵抗 (ohm・cal)	
1	1 0.6 52.8		312	0.038	0.043	1.13	25	
2	0.7	68.0	1060	0.010	0.017	1.18	18	
3	1.6	81.2	2030	0.009	0.011	1.21	36	
4	4.0	40.4	501	0.085	0.095	1.12	220	
5	12	80.5	2830	0.025	0.028	1.22	250	
6	22	63.0	1390	0.030	0.035	1.16	600	
7	38	75.0	1700	0.020	0.023	1.15	960	

実施例8~11

実施例1~7に記載の方法により、多孔性ポリエチレン確膜を調製し、平均分子量約240(実施例8)、および平均分子量約540(実施例9)のポリ(オキシエチレン・オキシブロピレン)グリコール・モノエーテル、平均分子量約340のポリプロピレングリコール・モノエーテル(実施例10)、および平均分子量約400のポリエチレングリコール(実施例11)のそれぞれ過塩素酸リチウム混合溶液に浸漬した後、減圧脱気した。

表-2に示した。

以下全白

提 — 2

变施例	膜厚	空孔率 (%)	破断 強度 (kg/cd)	平均實達 孔径 d s + (pm)		., b % b	LIC & O. (モル%)	表面張力	接触角	透透	実効抵抗 (ohm·cal
	(=)	(26)	(# # / CE)	a setan)	a • (🎮)	d #7. d ##	(モルガ)	(dyne · ca-1)	<u> </u>	0 . / N .	(obm · cm
8	10	80.0	1.300	0.020	0.024	1.20	13.3	32. 1	16.3	2.4	83
9	10	80.0	1.300	0.020	0.024	1.20	38.0	34.6	30.7	2.8	40
10	10	80.0	1,300	0.020	0.024	1.20	19.4	30.1	18.2	2.2	830
11	2.0	75.0	2,500	0.020	0.023	1.15	29.7	46.5	62.3	2.2	25

比較例1~2

実施例 8 ~ 1 0 にて調製した膜厚10.0 mの多孔性ポリエチレン薄膜を水(比較例 1)、およびプロピレンカーボネート(比較例 2)に浸漬した後減圧脱気したところ、いずれも空孔中に充塡、不動化することができなかった。

比較例 3~4

膜厚 2 5 m、空孔率 3 8 %、最大孔径 0.2 × 0.02 m、のポリプロピレン製多孔膜(市販のジュラガード2400 9 一比較例 3)、および該多孔膜を1 Torrの空気気流中出力 0.3 kWで 6 0 秒間プラズマ処理膜(比較例 4)したものを、それぞれ、ポリエチレングリコール400 にチオシアン酸リチウムを22.4モル%溶解した溶液に浸潤した後、波圧脱気したが、いずれも空孔中に充塡不動化することができなかった。多孔膜の平均貫通孔径の測定値は0.12 mであった。

(発明の効果)

本発明によれば、膜厚 0.1~50 mで平均貫通

孔径が $0.001 \sim 0.1$ mm の多孔膜中に毛管凝縮作用を利用してイオン選電体を取り込み包含することにより、液洩れのない力学的強度のすぐれた、フレキシブルな大面積型の薄膜電解質が提供され、 薄膜化により室温での実効抵抗値を 1.000Ω ・ cd 以下、あるいは 500Ω ・ cd 以下にすることも可能 である。

特許出願人

東亚燃料工業株式会社 特許出願代理人

 弁理士
 守
 木
 朗

 弁理士
 石
 田
 敬

 弁理士
 山
 口
 昭
 之

 弁理士
 西
 山
 雅
 也

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成6年(1994)4月19日

【公開番号】特開平1-158051 【公開日】平成1年(1989)6月21日 【年通号数】公開特許公報1-1581 【出願番号】特願昭63-237500 【国際特許分類第5版】

C08J 9/00 9268-4F H01B 1/06 A 7244-5G H01M 10/40 A 8939-4K

手 続 補 正 書

平成5年6月30日

特許庁長官 麻 生 渡 殿

- 事件の表示
 昭和63年特許願第237500号
- 2. 発明の名称

薄膜電解質

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 東燃株式会社

4. 代理人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目 8 番10号 静光虎ノ門ビル 電話 03-3504-0721 氏名 弁理士 (6579) 青 木 朗 (京称 (外4名) 知照よ 5. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の概

6. 補正の内容

明細書第25頁、表-1の「d・/d」。」の 欄の5行目(実施例5に相当)の「1.22」 を「1.12』に補正する。